

# Твердые растворы и функциональные покрытия для солнечных элементов

Пащенко А.С.

#### к.ф.-м.н., в.н.с.

лаборатория полупроводниковых гетероструктур для СВЧ-электроники и фотоники

Школа для молодых ученых

«Высокоэффективные солнечные фотоэнергосистемы»



СПб, 07.11.2019

## СОДЕРЖАНИЕ

#### Многокомпонентные твердые растворы

Свойства

Проблемы

Выращивание

Гетероструктуры AllnPSbAs/InAs для ТФП

Гетероструктуры AlGaAs/Si и GaP/Si

Гетероструктуры AllnGaPAs/GaAs/Si

Функциональные покрытия

Необратимые потери энергии в СЭ Способы уменьшения потерь Просветляющие покрытия (ARC) Типы материалов для ARC Световые ловушки Эффект плазмонного резонанса Результаты TiO<sub>2</sub>-Ag Результаты ПВБ-Ag

# Многокомпонентные твердые растворы для СЭ

#### МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ



#### МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ Свойства



Кузнецов В.В., Лунин Л.С., Ратушный В.И. Гетероструктуры на основе четверных и пятерных твердых растворов соединений А<sup>III</sup>В<sup>V</sup>. – Ростов н/Д.: Изд-во СКНЦ ВШ, 2003. -376 с.: ил.

#### МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ Свойства

Типы четырехкомпонентных твердых растворов

 $I) \qquad A_x^1 A_{1-x}^2 B_y^3 B_{1-y}^4$ 

II)  $A_{x_1}^1 A_{x_2}^2 A_{1-x_1-x_2}^3 B^4$ 

III)  $A^1 B_{y_1}^2 B_{1-y_1}^3 B_{1-y_1-y_2}^4$ 

Типы пятикомпонентных твердых растворов

I)  $A_x^1 A_{1-x}^2 B_y^3 B_z^4 B_{1-y-z}^5$ 

II) 
$$A_x^1 A_{1-x}^2 A_{1-x-y}^3 B_z^4 B_{1-z}^5$$

Только 3 ТР типа I и 3 ТР типа II могут существовать в полном диапазоне концентраций

#### МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ





Кривая *1* - энергетический разрыв между L-долиной и профилем тяжелых дырок от концентрации x<sub>Sb</sub> в TP GaAs<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub> [Rosenbaum and Woolley (1975)].

Кривые 2-4 зависимость ширины запрещенной зоны TP GaAs<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub> от состава. T=100 K, 3 - T=210 K, 1,4 -T=300 K. [Taylor and Fortin (1970))].

1. Steele, Julian, Structural and optical studies of  $GaAs_{1-x}Bi_x$  and  $p-Bi_20_3$  for optoelectronic devices, Doctor of Philosophy thesis, School of Physics, University of Wollongong, 2015.

2. M. Levinshtein, Michael Shur. Handbook Series on Semiconductor Parameters: Ternary and quaternary III-V compounds. World Scientific, 1999, 205 p.

#### МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ Свойства

Радиусы химических элементов, входящих в состав МТР на основе AIIIBV.

Подгруппа	Химический элемент	Ковалентный тетраэдрический радиус, нм	Атомный радиус, нм
IIIb	Al	0,126	0,143
	Ga	0,126	0,139
	In	0,144	0,166
Vb	Р	0,11	0,13
	As	0,118	0,148
	Sb	0,136	0,161
	Bi	0,146	0,182

#### МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ Проблемы

- Расчет фазовых равновесий (состав ТР от температуры) На точность расчета существенно влияют: учет первой или второй сфер взаимодействия компонентов твердого раствора; добавление компонентов.
- Термодинамическая устойчивость (спинодальный или бинодальный распад) Определяет стабильные, метастабильные или полностью не стабильные области существования твердых растворов.
- Упругие напряжения в гетероструктуре Как правило сужают область существования твердого раствора.
- Коэффициент термического расширения В случае 4 и 5 компонентных ТР учет КТР приводит к уменьшению области изопериодических составов.
- Распределение компонентов по толщине слоя Особенно актуально при жидкофазной эпитаксии

#### MBE

- Необходимо регулировать отношение компонент V группы при выращивании тонких пленок MTP (As, Bi, Sb, P).
- Ограничение по содержанию элементов V группы в составе ТР
- Образование Al, In, Ga, Bi капель



P. Ludewig, Z. Bushell, L. Nattermann, N. Knaub, W. Stolz and K. Volz. J. Cryst. Growth 396, 95 (2014)

#### MOVPE

- Требует относительно высоких температур эпитаксии.
- Т<sub>подл</sub> < 450°С проблемы с не полным разложением металлорганических соединений
- Сегрегация элементов V группы
- Образование Al, In, Ga, Bi капель



E. Sterzer, N. Knaub, P. Ludewig, R. Straubinger, A. Beyer and K. Volz, J. Cryst. Growth 408, 71 (2014).

#### МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ Свойства

#### Синтез из жидкой фазы

- влияние состава ТР;
- влияние градиента температур;
- влияние толщины жидкой зоны;
- Подпитка раствора расплава



Гетероструктуры GalnSbAsPBi/GaSb при *x*<sub>Bi</sub>: а) 0,35 мол. дол.; б) 0,02 мол. дол.



б) с подпиткой из твердой фазы InAIPAs.

#### Отклонения от закона Вегарда

Гетероструктуры Al<sub>x</sub>Ga<sub>y</sub>In<sub>1-x-y</sub>As<sub>z</sub>P<sub>1-z</sub> /GaAs(100)



П.В. Середин, А.В. Глотов, Э.П. Домашевская, А.С. Леньшин, М.С. Смирнов, И.Н. Арсентьев, Д.А. Винокуров, А.Л. Станкевич, И.С. Тарасов. ФТП, 2012, том 46, вып. 6.

Оцененный параметр решетки по Вегарду а=5.6501 А; коэффициент деформации выращенной пленки составил ε=-0.0012

Влияние рассогласования параметров решеток на свойства гетерограницы



б) Да/а=0,001 a) ∆a/a= - 0,21 в) ∆а/а=0,3

Фотографии сколов гетероструктур GalnAsP/InP

Влияние кристаллографической ориентации на свойства гетерограницы

Alfimova, D.L., Lunin, L.S. & Lunina, M.L. J. Synch. Investig. (2014) 8: 612.



слоя InAsSbP на InAs (111)



(×4500)

Поверхность эпитаксиального Поверхность эпитаксиального слоя InAsSbP на InAs (100)



Prog. Photovolt: Res. Appl. (2016). doi: 10.1002/pip.2815



ТЕМ-изображения семислойных слоев КТ: a) толщина GaAs 15 нм (образец A); b) GaAs/Al<sub>0,6</sub>GaAsSb<sub>0,1</sub> /GaAs (толщиной 5/5/5 нм) (образец B); c) GaAsSb/Al<sub>0,6</sub>GaAsSb<sub>0,1</sub>/GaAs (5/5/5 нм) (образец C).

Пятикомпонентные твердые растворы, которые могут быть использованы для солнечных элементов

Гетероинтерфейс	Eg, эB	Применение	
AllnGaAsSb/GaSb 0,34–1,49			
AllnGaPSb/GaSb	0,34–1,49	Фотоэлектрические	
GalnPAsSb/InP AlGalnPSb/InAs AlGalnPSb/InP AlGalnPSb/GaSb	0,71–1,35 0,44–1,12 0,89–1,40 0,37–1,19	преобразователи с E <sub>g</sub> =0.9 – 1.1 эВ	
AlGaInAsSb/InP AlGaInAsSb/InAs AlGaInAsSb/GaSb	0,71–1,75 0,31–1,37 0,26–1,33	Термофотоэлектрические преобразователи	

#### МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ Преимущества

- Расширение спектрального диапазона для полупроводниковых гетероструктур.
- Изменение ширины запрещенной зоны независимо от параметра решетки для изопериодных составов.
- ✓ Возможность получения ТР изопериодных с подложками А<sup>3</sup>В<sup>5</sup>, в том числе с кремниевой подложкой.
- ✓ Увеличение числа компонентов в твердых растворах расширяет диапазон составов согласованных по КТР и параметру решетки одновременно.
- В ряде случаев позволяют улучшить структурное совершенство гетерограницы.

#### МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ Гетероструктуры AlinPSbAs/InAs для ТФП

p-AlInPSbAs

n-AlInPSbAs

n-InAs подложка

Конструкция ТФЭ на основе гетероструктуры AllnPSbAs/InAs

#### Параметры выращивания:

ПЖТФ, 2018, Том 44, вып. 23

- интервал температур 773-873 К;
- эпитаксиальные слои твердых растворов Al<sub>x</sub>In<sub>1-x</sub>P<sub>y</sub>Sb<sub>z</sub>As<sub>1-x-y</sub> с тем же периодом решетки и КТР как у подложки InAs были получены в области составов 0.1≤x≤0.3 и 0.2≤y≤0.3;
- в качестве жидкой зоны использовали раствор расплав чистых In, Al, P, Sb, As толщиной 10 - 100 µm.



Кривые дифракционного отражения гетероструктур: 1 – InSbAs/InAs, 2- InPSbAs/InAs, 3- AlInPSbAs/InAs. Wavelenght, µm Спектры фотолюминесценции гетероструктур: 1 – InSbAs/InAs, 2- InPSbAs/InAs, 3- AlInPSbAs/InAs.



InPSbAs/n-InAs.

#### МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ Гетероструктуры AlGaAs/Si и GaP/Si



Л.С. Лунин, М.Л. Лунина, О.В. Девицкий, И.А. Сысоев // Физика и техника полупроводников, 2017, том 51, вып. 3. с. 403-408.

#### МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ТВЕРДЫЕ РАСТВОРЫ Гетероструктуры AllnGaPAs/GaAs/Si



Кривые дифракционного отражения (кривые 1, 2) и спектры ФЛ (кривые 3, 4) пленок: AllnGaPAs (1, 3) и GaAs (2, 4), соответственно.

Спектры внешней квантовой чувствительности ФЭП AllnGaPAs/GaAs/Si.

Функциональные покрытия для СЭ Необратимые потери энергии в СЭ

- отражение солнечного излучения от поверхности преобразователя;
- прохождение части излучения через СЭ без поглощения в нём;
- рассеяние на тепловых колебаниях решётки избыточной энергии фотонов;
- рекомбинация образовавшихся пар н.з. на поверхностях и в объёме СЭ;
- внутреннее сопротивление СЭ.

## Функциональные покрытия для СЭ Способы уменьшения потерь

- использование полупроводников с оптимальной для солнечного излучения шириной запрещённой зоны;
- направленное улучшение свойств полупроводниковой структуры путём её оптимального легирования и создания встроенных электрических полей;
- переход от гомогенных к гетерогенным и варизонным полупроводниковым структурам;
- оптимизация конструктивных параметров ФЭП (глубины залегания p-n перехода, толщины базового слоя, частоты контактной сетки и др.);
- применение многофункциональных оптических покрытий, обеспечивающих просветление, терморегулирование и защиту ФЭП от космической радиации;
- разработка ФЭП, прозрачных в длинноволновой области солнечного спектра за краем основной полосы поглощения;
- создание каскадных ФЭП из специально подобранных по ширине 33 полупроводников.

ARC покрытия - состоят из тонкого слоя диэлектрического материала со специально подобранной толщиной, так что интерференционные эффекты в покрытии приводят к тому, что волна, отраженная от верхней поверхности антиотражающего покрытия, не совпадает по фазе с волной, отраженной от поверхностей полупроводника. Эти противофазные отраженные волны деструктивно создают помехи друг другу, что приводит к нулевой чистой отраженной энергии.

 $n_1 = \sqrt{n_0 n_1}$ 

Использование λ/4 ARC для уменьшения поверхностного отражения





PV EDUCATION.ORG



#### Зависимость цвета ARC покрытия на основе SiO<sub>2</sub> от его толщины

# Функциональные покрытия для СЭ Типы материалов для двухслойных покрытий

Система	год	Комментарии
MgF <sub>2</sub> /CeO <sub>2</sub>	2000	Достигнут минимальный средний коэффициент отражения 1,87%, в диапазоне длин волн 0,4-1,1 мкм.
SiO, CeO <sub>2</sub> и ZnS	2002	По сравнению с однослойными покрытиями были найдены области с низким коэффициентом отражения
Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> /SiO <sub>2</sub>	2005	В диапазоне 300-1150 нм при АМ1,5 покрытия SiO <sub>2</sub> и Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> показали лучшую комбинацию с показателем отражения 0,044
MgF <sub>2</sub> /SiN <sub>x</sub>	2006	Были получены кремниевые солнечные элементы с эффективностью преобразования 16% на промышленной линии изготовления солнечных батарей
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> и TiO <sub>2</sub>	2013	По сравнению с расчетным 0,408%, на практике средний коэффициент отражения в диапазоне 400- 680 нм составил 0,535 %.

# Функциональные покрытия для СЭ Типы материалов для двухслойных покрытий

Система	год	Комментарии
SiO <sub>2</sub> /TiO <sub>2</sub>	2014	был измерен спектр отражения DLAR, в результате чего при 630 нм наименьшее отражение – 2,3%, а в диапазоне 400-1000 нм среднее отражение – 7%.
Mesoporous silica and nano porous Silica	2015	Максимальный коэффициент пропускания был оценен выше 99,6% в видимой области 400-800 нм
MgF <sub>2</sub> /ZnS	2016	Достигнута эффективность преобразования энергии 8,5%.
TiO <sub>2</sub> /SiO <sub>2</sub>	2017	Двухслойная ARC обеспечивает повышение фототока до 14,54 мA/см <sup>2</sup>

M. Moayedfar, M.K. Assadi // Rev. Adv. Mater. Sci. 53 (2018) 187-205.

# Функциональные покрытия для СЭ Типы материалов для многослойных покрытий

Система	год	Комментарии
GaAs <sub>0.69</sub> P <sub>0.31</sub>	2015	Оптимизированные двух- и трехслойные ARC могут уменьшить отражательную способность до 5%.
(SiO <sub>2</sub> ) <sub>x</sub> (TiO <sub>2</sub> ) <sub>1-x</sub>	2012	Уменьшение общего отражения (от 43% до 28%) показывает оптимизированное 4-х слойное антиотражающее покрытие.
$ZrO_2$ -polymer composite/ spray-deposited TiO_2-compact Multilayer	2016	Эффективность преобразования СЭ улучшилась на 0,8% (с 15,19% до 15,88%). Ток повысился на 2 мА/см <sup>-2</sup> (от 35,3 мА/см <sup>-2</sup> до 37,2 мА/см <sup>-2</sup> ) по сравнению с одним слоем TiO <sub>2</sub> ARC.
SiO <sub>2</sub> /ZnS	2013	Для двухпереходных СЭ, изменения толщины пленки ARC менее 2 мкм и средней отражательной способности менее 0,07%

M. Moayedfar, M.K. Assadi // Rev. Adv. Mater. Sci. 53 (2018) 187-205.

# Функциональные покрытия для СЭ Световые ловушки

Flat Silicon Substrate

**Textured Silicon Substrate** 





Текстурирование поверхности кремния по технологии PERL



Текстурированная поликристаллическая кремниевая поверхность



Текстурирование поверхности кремния.

#### Функциональные покрытия для СЭ Световые ловушки



цветом для сравнения.

### Функциональные покрытия для СЭ Световые ловушки



random reflector on rear of cell

#### Конструкция СЭ с тыльным отражателем Ламберта

Улавливание света с помощью рандомизированного отражателя в тыльной части СЭ. Свет, падающий под углом меньше критического выходит из СЭ. Если угол падения превышает критический, то полностью отражается внутри ячейки. В реальных устройствах фронтальная поверхность также текстурирована с использованием схем, таких как случайные пирамиды, упомянутые ранее.

# Функциональные покрытия для СЭ Эффект плазмонного резонанса $\omega_p = \sqrt{\frac{n_e e^2}{m_e \varepsilon_0}}$

Локализованные поверхностные плазмоны

Если свободные электроны ограничены определенным конечным объемом металла колебания (что имеет В случае металлических наночастиц), место носят локализованный характер, а ИХ кванты называются локализованными поверхностными плазмонами.

В случае, если плазмонные колебания, возбуждаемые в разных частях кристалла, интерферируют конструктивно, возникает явление плазмонного резонанса. При этом существенно возрастает величина сечения экстинкции (поглощения + рассеяния). Положение пика в спектре, а также его величина, существенно зависят от формы частицы и ее размера.

Зависимость спектра экстинкции наночастиц серебра от формы частицы.

500

Wavelength (nm)

Cube

Cylinde

400

Sphere

Prism

12

10

8

6

300

Extinction Efficiency

для наночастиц сечение экстинкции может в 10 раз превосходить их геометрическое сечение, т. е. наночастицы способны поглощать и рассеивать фотоны даже вдали от своего физического положения.

Функциональные покрытия для С  
Эффект плазмонного резонанса  
$$\sigma_{\rm ext} = \frac{24\pi^2 R^3 \varepsilon_{\rm m}^{3/2}}{\lambda} \left[ \frac{\varepsilon_{\rm i}}{(\varepsilon_{\rm r} + 2\varepsilon_{\rm m})^2 + \varepsilon_{\rm i}^2} \right]$$

Pyramid

600

700

Функциональные покрытия для СЭ Эффект плазмонного резонанса

- Спектральные свойства металлических наночастиц связаны с явлением резонанса локализованных поверхностных плазмонов;
- Положение, величина и форма спектров экстинкции металлических наночастиц зависят от формы и размера наночастиц;
- Варьируя размеры и форму металлической наночастицы, можно добиться того, что максимум сечения экстинкции попадет в нужный нам спектральный диапазон;
- Используя это свойство, можно существенно повысить эффективность работы солнечных батарей за счет поглощения разных частей солнечного спектра разными наночастицами.

#### Функциональные покрытия для СЭ Результаты TiO<sub>2</sub>-Ag





Л.С. Лунин, М.Л. Лунина, А.А. Кравцов, И.А. Сысоев, А.В. Блинов, А.С. Пащенко// Физика и техника полупроводников. 2018. Т. 52, вып. 8, с. 860-864.

#### Функциональные покрытия для СЭ Результаты ТіО<sub>2</sub>-Аg



Л.С. Лунин, М.Л. Лунина, А.А. Кравцов, И.А. Сысоев, А.В. Блинов, А.С. Пащенко// Физика и техника полупроводников. 2018. Т. 52, вып. 8, с. 860-864.

### Функциональные покрытия для СЭ Результаты ТіО<sub>2</sub>-Аg



Л.С. Лунин, М.Л. Лунина, А.А. Кравцов, И.А. Сысоев, А.В. Блинов, А.С. Пащенко// Физика и техника полупроводников. 2018. Т. 52, вып. 8, с. 860-864.

# Функциональные покрытия для СЭ Результаты ПВБ-Аg





### Функциональные покрытия для СЭ Результаты ПВБ-Аg



Спектр поглощения золя серебра (а) и спектр пропускания (б) пленок ПВБ-Ад на стекле

### Функциональные покрытия для СЭ Результаты ПВБ-Аg



Спектральные зависимости внешнего квантового выхода кремниевых солнечных элементов с функциональным покрытием ПВБ-Аg с разной концентрацией серебра: а) С-серия; b) Н-серия.

# Спасибо за внимание

Автор выражает благодарность всему коллективу лаборатории за полученные результаты и помощь в подготовке доклада